()特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年7月1日(01.07.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/054997 A1

- (51) 国際特許分類7: C07D 317/54, C07C 67/293, 69/157
- (21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/016277

- (22) 国際出願日:
- 2003年12月18日(18.12.2003)
- (25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

TP

IP

л

(30) 優先権データ:

特願 2002-367031

2002年12月18日(18.12.2002) 特願2003-69733 2003年3月14日(14.03.2003) 特願2003-316336 2003年9月9日 (09.09.2003)

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 宇部 興産株式会社 (UBE INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒 755-8633 山口県 宇部市 大字小串 1 9 7 8番地の 9 6 Yamaguchi (JP).

- (72) 発明者; および
 - (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 白井 昌志 (SHI-RAI, Masashi) [JP/JP]; 〒755-8633 山口県 宇部市 大字 小串1978番地の5 宇部興産株式会社 宇部研究 所内 Yamaguchi (JP). 吉田 佳弘 (YOSHIDA, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒755-8633 山口県 宇部市 大字小串 1 9 7 8番 地の5 宇部興産株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 貞池 慎一郎 (SADAIKE,Shinichiro) [JP/JP]; 〒 755-8633 山口県 宇部市 大字小串 1 9 7 8 番地の 5 宇部興產株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP).
 - (74) 代理人: 青木 篇, 外(AOKI,Atsushi et al.); 〒105-8423 東京都港区虎ノ門 三丁目 5番 1号 虎ノ門 37森ピ ル 青和特許法律事務所 Tokyo (JP).
 - (81) 指定国 (国内); AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

/続葉有/

(54) Title: PROCESS FOR THE PRODUCTION OF 1-ACETOXY-3-(SUBSTITUTED PHENYL)PROPENES

(54) 発明の名称: 1-アセトキシ-3-(置換フェニル) プロペン化合物の製造方法

$$(\overline{CH_2})_{*} \overset{O}{\longrightarrow} O \qquad (V) \qquad \begin{array}{c} \overset{R_1}{\longleftarrow} c^{rR_2} \\ H \overset{C}{\longleftarrow} c \overset{C}{\longrightarrow} C \overset{H_3}{\longrightarrow} (V) \\ O & C \overset{C}{\longrightarrow} C \overset{H_3}{\longrightarrow} (V) \end{array}$$

(I)

(57) Abstract: Compounds represented by the general formula (I) can be produced by reacting a benzene compound represented by the general formula (TV) or (V) with an alkenylidene diacetate represented by the general formula (VI) in the presence of a catalyst comprising (a) a boron halide, (b) a triflate of a group 11 element, (c) a halide of a group 12 element, and (d) at least one member selected from among triflates and halides of tin and elements of atomic numbers of 58 and 66 to 71: (I) (IV) (V) (VI) wherein R1 and R2 are each H or C1.10 alkyl; A is a substituted phenyl group corresponding to a compound of the general formula (IV) or (V); R3 and R4 are each C14 alkyl; m is 0 or 1 to 4; n is 1 to 5; and k is 1 or 2.



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特

許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,

[続葉有]

(57) 要約:

式(1)により表される化合物は、式(IV)又は(V)のベンゼ (ダン化合物と式(VI)のアルケニリデンジアセテートとを、(a)ハロゲン化ホウ素化合物、(b)11族元素トリフラート化合物、(c)12族元素ハロゲン化合物及び(d)錫、又は原子番号58,66~71の元素のトリフラート化合物及びハロゲン化合物から選ばれた1種以上を含む触媒の存在下に反応させて得られる。

$$(CH_{2})_{k} O \longrightarrow (V) \qquad HC = CCCCCH_{3} \qquad (V)$$

$$O = CCCCH_{3} \qquad (V)$$

 R^1 , $R^2 = H又はC_1 - C_{10} アルキル基、$

A=式 (IV) 又は (V) の化合物に対応する置換フェニル基、

 R^3 , $R^4 = C_1 - C_4$ アルキル基、m = 0, $1 \sim 4$ 、 $n = 1 \sim 5$ 、k = 1又は2

TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類: 一 国際調査報告書

*



明細書

1 -アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法

技術分野

本発明は1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法に関するものである。更に詳しく述べるならば、本発明は3位に、アルコキシ基、或はアルキレンジオキシ基などの置換基により置換されたフェニル基を有する1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法に関するものである。

本発明方法により製造された1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物は香料、医薬品、農薬品、及びその他の有機合成薬品の中間体として有用なものである。

背景技術

Bull, Soc, Chim, France, 1961, p1194-1198 には、1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物の合成法として、1,2ージメトキシベンゼンと、アルケニリデンジアセテートとを、三フッ化ホウ素エーテル錯体により活性化された四塩化チタンの存在下において反応させて、1ーアセトキシー3ー(3,4ージメトキシフェニル)プロペンを合成する方法が開示されている。しかし、この方法による目的化合物の収率は62%と報告されていて、不満足なものである。上記合成法を、本発明の発明者らが、追試したところ、目的化合物の収率は12%に過ぎず、また、多数の副生成物が生成して、反応混合液は褐色を示すことが認められた(本願比較例3参照)。またこの合成方法においては使用される四塩化チタンは、空気中の水分により分解する程不安定な化合物であって、その取扱



いには煩雑なケアが必要である。

さらに、本発明の発明者らは、上記合成方法を、3,4ーメチレンジオキシベンゼンと、アルケニリデンジアセテートとの反応に適用したところ、三フッ化ホウ素エーテル錯体により活性化された四塩化チタンによって、3,4ーメチレンジオキシベンゼンの分解反応が進行し、目的化合物の収率は43.1%であって、不満足なものであった。(本願比較例1参照)。さらに、3,4ーメチレンジオキシベンゼンの分解を抑止又は防止するために、アルケニリデンジアセテート1モルに対し、0.1モルの四塩化チタンを用いて、反応を試みたが目的化合物の収率は、9.8%に低下した(本願比較例2参照)。

特開昭55-141437号公報には、tーブチルベンゼンと、メタクロレインと、アセチルクロライドとを、化学量論量のルイス酸の存在下に反応させて1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(4ーtーブチルフェニル)プロペンを合成する方法が開示されている。この方法において、ルイス酸として、四塩化チタンを用いたとき、目的化合物の収率は46.2%であり、また、三フッ化ホウ素エーテル錯体を用いた場合の目的化合物の収率は2.3%であって、いずれの場合も目的化合物の収率が低く、不満足なものであった。

発明の開示

本発明の目的は、香料、医薬品、農薬品及びその他の有機合成薬品の中間体として有用な1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物を高収率で容易に製造することができる製造方法を提供することにある。

上記目的は、本発明の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法により達成することができる。





 $\{ (U), E$ 上記式(I)において、 R^1 及び R^2 は、それぞれ互に独立に、水素原子及び $1 \sim 10$ 個の炭素原子を有するアルキル基からなる群から選ばれた 1 員を表し、但し、 R^3 基と R^4 基とは、互に結合して、プロペン基の 2 位及び 3 位の炭素原子とともに環状基を形成していてもよく、A は、下記式(II)及び(III)。

により表される1群の置換フェニル基から選ばれた1員を表し、R 3及びR⁴は、それぞれ互に独立に、1~4個の炭素原子を有するア ルキル基を表し、mは0又は1~4の整数を表し、nは1~5の整 数を表し、kは1又は2の整数を表す]

により表される1-アセトキシ-2-メチル-3-(置換フェニル) プロペン化合物を製造するために、下記一般式(IV)及び(V)

3

$$(OR^3)n$$
 (IV)

及び

$$\begin{array}{c|c}
O & C & H_2 \\
\end{array} (V)$$

【但し、上記式(Ⅳ)及び(V)において、R³及びR⁴、並びに n、m及びk は前記のとおりである】

により表される1群のベンゼン化合物から選ばれた1員と、下記一般式(WI):

$$\begin{array}{c}
R^{1} \\
H C = C \\
H C - O - C - C H_{3} \\
O - C - C H_{3}
\end{array}$$
(VI)

[但し、上記式 (VI) において、R¹及びR²前記のとおり] により表されるアルケニリデンジアセテート化合物とを、(a)ハロゲン化ホウ素化合物、(b)元素周期表における11族元素のトリフラート化合物、(c)元素周期表の12族元素のハロゲン化合物、並びに(d)錫、及び原子番号58及び66~71のランタノイド元素のトリフラート化合物及びハロゲン化合物からなる群から選ばれた少

なくとも1種の化合物を含む触媒の存在下において、反応させることを特徴とするものである。

本発明の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記一般式 ($\mathbb N$) により表されるベンゼン化合物が、アニソール、ベラトロール、ハイドロキノンジメチルエーテル、ピロガロールトリメチルエーテル、及びヒドロキシハイドロキノントリメチルエーテルから選ばれることが好ましい。

本発明の1-アセトキシー3- (置換フェニル) プロペン化合物の製造方法において、前記一般式 (V) により表されるベンゼン化合物、1, 2-メチレンジオキシベンゼン及び1, 2-エチレンジオキシベンゼンから選ばれることが好ましい。

本発明の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記一般式(VI)により表されるアルケニリデンジアセテートが、3,3-ジアセトキシー2-メチルプロペン、3,3-ジアセトキシブロペン、3,3-ジアセトキシー1-メチルプロペン、3,3-ジアセトキシー2-エチルプロペン、3,3-ジアセトキシー1-エチルプロペン及び3,3-ジアセトキシー1-エチルプロペンからなる群から選ばれることが好ましい。

本発明の1-アセトキシー3- (置換フェニル) プロペン化合物の製造方法において、前記反応において、前記ベンゼン化合物と、前記アルケニリデンジアセテート化合物とが、モル比: $1\sim50:1$ で使用されることが好ましい。

本発明の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記触媒の使用量が、前記アルケニリデンジアセテート化合物1モルに対し、0.005~1モルであることが好ましい。

本発明の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記触媒として用いられるハロゲン化ホウ素化合物(a)が、フッ化ホウ素、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体、三フッ化ホウ素テトラヒドロフラン錯体、三フッ化ホウ素酢酸錯塩、三フッ化ホウ素ニ水和物、及び三フッ化ホウ素 n ーブチルエーテル錯体からなる群から選ばれることが好ましい。

本発明の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記触媒として用いられる11族元素のトリフラート化合物(b)が、銅トリフラート及び銀トリフラートから選ばれることが好ましい。

本発明の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記触媒として用いられる12族元素のハロゲン化合物(c)が、フッ化亜鉛、塩化亜鉛、臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛、フッ化カドミウム、塩化カドミウム、臭化カドミウム、ヨウ化カドミウム、フッ化水素、塩化水銀、臭化水銀及びヨウ化水銀から選ばれることが好ましい。

本発明の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記触媒として使用される錫及び原子番号58及び66~71のランタノイド元素のトリフラート及びハロゲン化合物(d)が、錫、セリウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、及びルテチウムのトリフラート、フッ化物、塩化物、臭化物及びョウ化物から選ばれることが好ましい。

本発明の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記反応が、前記一般式(IV)、(V)及び(VI)の化合物、前記触媒及び反応生成化合物に不反応性のガスからなる雰囲気中で行われることが好ましい。

前記本発明の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化 合物の製造方法において、前記式(I)の化合物が、

下記一般式(Ⅷ):

(但し、上記式(WII)において、 R^1 及び R^2 は、前記のとおりでありBは、下記式(WII)及び(IX);

$$(CH_2)_k$$
 O (IX)

により表される 1 群の置換フェニル基から選ばれた 1 員を表し、上記式 (m)、(K) において、 R^3 , R^4 及び k は前記の通りである。

により表される化合物から選ばれることが好ましい。上記一般式 (▼) により表される化合物は、新規化合物である。

前記本発明の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記一般式(I)の化合物が、下記式(X)及び(XI)式:

WO 2004/054997

$$H_{2} \stackrel{\text{R}^{1}}{\longleftrightarrow} H \stackrel{\text{C}}{\longleftrightarrow} -0 - C - C H_{3}$$

$$(X)$$

及び

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & C & C & C \\
H_2 & C & C & C & C \\
H_3 & C & C & C & C \\
H_4 & C & C & C & C \\
H_6 & C & C & C & C \\
H_7 & C & C & C & C \\
H_8 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C & C & C & C \\
H_9 & C &$$

により表される1-アセトキシ-3-(3, 4-C1-C2アルキレンジオキシフェニル)プロペンから選ばれることが好ましい。上記式(X)及び(XI)の化合物は新規化合物である。

前記本発明の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記式(X)又は(XI)において、 R^1 が水素原子を表し、 R^2 がメチル基を表すことが好ましい。

前記本発明の1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法において、前記一般式(I)の化合物が1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(3、4ーメチレンジオキシフェニル)プロペン、1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(3、4ーエチレンジオキシフェニル)プロペン、1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(2、5ージメトキシフェニル)プロペン、及び1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(2、5ージメトキシフェニル)プロペン、及び1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(3、4ージメトキシフェニル)プロペンから選ばれることが好ましい。これらの化合物のうち、1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(3、4ーメチレンジオキシフェニル)プロペン、1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(3、4ーエチレンジ

オキシフェニル) プロペン、1-アセトキシ-2-メチル-3-(2、5-ジメトキシフェニル) プロペンは新規化合物である。

本発明において用いられる周期表は、18族型元素周期表、IUPAC 、無機化学命名法、1990年規則に基づく。

また、「トリフラート」は、トリフルオロメタンスルホネートを意味する。

発明を実施するための最良の形態

本発明の製造方法により製造される1-アセトキシ-3- (置換フェニル)プロペン化合物は、前記一般式 (I) により表わされ、それに含まれる不斉炭素及び/又は二重結合に基づく、多種立体異性体を包含する。

本発明の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物を製造するための本発明方法は、前記一般式 (IV) 及び (V) により表される1群のベンゼン化合物から選ばれた1員と、前記一般式 (VI) により表されるアルケニリデンジアセテートとを、後に詳記する特定の触媒の存在下において反応させることを含むものである。式 (IV) 及び (V) のベンゼン化合物は、一般式 (II) 及び (III) により表される置換フェニル基に対応するものであり、一般式 (VI) のアルケニリデンジアセテートは、一般式 (I) においてA基に結合している。1-アセトキシプロペン基に対応するものである

本発明方法に用いられる特定触媒は、

- (a) ハロゲン化ホウ素化合物、
- (b) 元素周期表における11族元素のトリフラート化合物、
- (c)元素周期表の12族元素のハロゲン化合物、及び
- (d) 錫、及び原子番号58及び66~71のランタノイド元素のトリ

フラート化合物及びハロゲン化合物

からなる群から選ばれた少なくとも1種の化合物を含むものである

本発明方法において、前記一般式(IV)により表されるベンゼン 化合物は、アニソール、ベラトロール、ハイドロキノンジメチルエ ーテル、ピロガロールトリメチルエーテル、及びヒドロキシハイド ロキノントリメチルエーテルから選ばれることが好ましく、特にア ニソール及びベラトロールが用いられることが好ましい。これらは 市販グレードのものを用いてもよい。

また、前記一般式 (V) により表されるベンゼン化合物は、1, 2-メチレンジオキシベンゼン及び1, 2-エチレンジオキシベンゼンから選ばれることが好ましい。

さらに前記一般式 (VI) により表されるアルケニリデンジアセテートは、3, 3-ジアセトキシー2-メチルプロペン、3, 3-ジアセトキシーロペン、3, 3-ジアセトキシーロペン、3, 3-ジアセトキシーロペン、3, 3-ジアセトキシー1-メチルプロペン、3, 3-ジアセトキシー1-エチルプロペン及び3, 3-ジアセトキシー1-エチルーペン及び3, 3-ジアセトキシー1-エチルーペンからなる群から選ばれることが好ましい。これらの化合物は、市販品グレードのものであってもよいが、必要により、 α , β -不飽和アルデヒドと、無水酢酸から調製することもできる。これらの化合物は異性体を包含する。

一般式 (W) により表されるアルケニリデンジアセテートにおいて R^1 及び R^2 は、互に結合し、プロペン基の2位及び3位の炭素原子とともに環状基を形成していてもよく、このような環状基としては、シクロペンタン環、シクロヘキサン環などがあり、シクロヘキサン環であることが好ましい。

アルケニリデンジアセテートの調製に用いられるα, βー不飽和 アルデヒドとしては、アクロレイン、メタクロレイン、クロトンアルデヒド、α, βージメチルアクロレイン、αーエチルアクロレイン、βーエチルアクロレイン、βープロピルアクロレイン、αーシクロヘキシルアクロレインなどが挙げられるが、好ましくはアクロレイン、メタクロレイン、クロトンアルデヒドであり、更に好ましくはメタクロレインである。

本発明方法に用いられる触媒用ハロゲン化ホウ素化合物 (a) は、例えば、フッ化ホウ素、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体、三フッ化ホウ素テトラヒドロフラン錯体、三フッ化ホウ素酢酸錯塩、三フッ化ホウ素二水和物、及び三フッ化ホウ素 n ープチルエーテル錯体などが挙げられるが、好ましくは三フッ化ホウ素エーテル錯体、三フッ化ホウ素酢酸錯塩が用いられる。これら化合物は市販品グレードのものを使用することができる。

また触媒用11族元素のトリフラート化合物 (b) は銅トリフラート及び銀トリフラートから選ばれることが好ましい。

さらに触媒用12族元素のハロゲン化合物 (c) は、フッ化亜鉛、塩化亜鉛、臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛、フッ化カドミウム、塩化カドミウム、臭化カドミウム、コウ化カドミウム、フッ化水銀、塩化水銀、臭化水銀及びヨウ化水銀を包含し、これらの中では、亜鉛のハロゲン化合物を用いることが好ましく、塩化亜鉛を用いることがより好ましい。

さらに触媒用錫及び原子番号58及び66~71のランタノイド元素のトリフラート化合物及びハロゲン化合物 (d) は、スズトリフラート、弗化スズ、塩化スズ、臭化スズ、沃化スズ、弗化セリウム、塩化セリウム、臭化セリウム、沃化セリウム、セリウムトリフラート、弗化ジスプロシウム、塩化ジスプロシウム、臭化ジスプロシウム

、沃化ジスプロシウム、ジスプロシウムトリフラート、弗化ホルミウム、塩化ホルミウム、臭化ホルミウム、沃化ホルミウム、ホルミウムトリフラート、弗化エルビウム、塩化エルビウム、臭化エルビウム、矢化エルビウム、エルビウムトリフラート、弗化ツリウム、塩化ツリウム、臭化ツリウム、火化ツリウム、ツリウムトリフラート、弗化イッテルビウム、塩化イッテルビウム、臭化イッテルビウム、大化パッテルビウム、イッテルビウム・リフラート、カルルテチウムトリフラート等、又はこれら化合物の水和物を包含する。これらの中では、塩化スズ、スズトリフラート、エルビウムトリフラート、ツリウムトリフラート、塩化イッテルビウム、イッテルビウムトリフラート又はルテチウムトリフラートを用いることが好ましく、塩化スズ又は塩化イッテルビウムを用いることがより好ましい

本発明方法において、触媒は、アルケニリデンアセテート1モルに対し0.005~1モル以下の添加量で使用されることが好ましく、より好ましくは、0.01~0.5モルであり、更に好ましくは0.01~0.2モルである。触媒の添加量が、1モルをこえると、反応終了後の触媒の回収・分解、廃棄などに煩雑な操作が必要になり、本発明方法を工業的スケールで実施するためには不都合になることがあり、また、それが、0.005モル未満であると、反応を実用的時間内、例えば24時間以内で完結させることができなくなることがある。

本発明の製造方法における反応は、溶媒中において行ってもよいが、無溶媒で行うことが好ましい。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化ベンゼンなどの芳香族炭化水素類及び芳香族ハロゲン化炭化水素類、或は塩化メチレン、ジクロロエタンなどの脂肪族ハロゲン化炭化水素類なども用いることができる。

本発明方法における反応温度は、原料化合物、触媒の種類及び濃度に応じて適宜に設定することができるが、一般に、一10~80℃であることが好ましく、0~60℃であることがより好ましい。本発明方法における反応時間は、前記原料化合物、触媒の種類、濃度及び反応温度に応じて適宜設定することができるが、一般に、0.5~24時間であることが好ましく、0.5~12時間であることがより好ましい。

本発明方法における反応雰囲気には、格別の限定はないが、一般に、原料化合物(一般式(I)及び(II)の化合物、前記触媒及び反応生成化合物に不反応性なガス、例えば窒素ガス、及びアルゴンなどの不活性ガス、の1種以上からなる雰囲気又は気流中で行われることが好ましい。また、反応圧力は、通常大気圧下で行われるが、これに限定されるわけではない。

本発明方法により合成された1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物は、反応終了後の反応混合液から、通常の分離回収工程、例えば抽出、濃縮、及び濾過などの後処理により分離回収され、必要に応じて、この回収物に、蒸留、再結晶、各種クロマトグラフィーなどの精製処理を施して精製される。

本発明方法により製造される1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物を表す一般式(I)において、 R^1 及び R^2 は、水素原子又は $C_1\sim C_{10}$ アルキル基を表し、好ましくは、 R^1 及び R^2 0少なくとも一方が、 $C_1\sim C_{10}$ アルキル基を表す。 R^1 及び R^2 により表される $C_1\sim C_{10}$ アルキル基は、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基及びデシル基を包含し、これらは各種異性体を包含する。 R^1 及び R^2 が表すアルキル基は、メチル基であることが好ましい。

一般式 (I) において、R¹及びR²により表されるアルキル基は、その末端において互に結合(融合)して、プロペン基の1位及び2位の炭素原子とともに環状基を形成していてもよく、この環状基としては、例えばシクロペンタン環、シクロヘキサン環などがあり、シクロヘキサン環であることが好ましい。

一般式(I)の化合物における、Aが表わす一般式(II)及び(III)の置換フェニル基において、R³及びR⁴は、それぞれ互に独立にC₁~C₄アルキル基を表し、mは0又は1~4の整数を表し、nは1~5の整数を表し、kは1又は2の整数を表す。R³及びR⁴が表すC₁~C₄アルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基及びブチル基を包含し、それぞれは異性体を包含する。C₁~C₄アルキル基は、メチル基、エープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、イソプチル基及びsecーブチル基から選ばれることが好ましい。

本発明方法により製造される一般式(I)の化合物のうち、下記 一般式(WI):

$$B - C - C \\ H \| \\ H C - O - C - C H_{3} \\ \| \\ O$$

(但し、上記式($\overline{\mathbf{w}}$)において、 \mathbf{R}^1 及び \mathbf{R}^2 は、前記のとおりであり、 \mathbf{B} は、下記式($\overline{\mathbf{w}}$)及び($\overline{\mathbf{X}}$);

により表される 1 群の置換フェニル基から選ばれた 1 員を表し、式 ($\overline{\mathbf{w}}$) 及び ($\overline{\mathbf{K}}$) 中、 \mathbf{R}^3 , \mathbf{R}^4 及び \mathbf{k} は前記のとおりである) により表される $1-\mathbf{r}$ セトキシー $3-\mathbf{v}$ (置換フェニル) プロペン化 合物は新規化合物である。

本発明の一般式(I) 1-rセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物においては、一般式(I) 中のAが、一般式(II)の置換フェニル基を表すとき、前記一般式(X)及び(XI)により表される1-rセトキシー3-(3, $4-C_1\sim C_2r$ ルキレンジオキシンフェニル)プロペンから選ばれることが好ましい。この場合、一般式(X)及び(XI)において、 R^1 は水素原子を表し、 R^2 がメチル基を表すものであることが好ましい。

また、本発明の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物を表す一般式(I)において、Aが一般式(I)の置換フェニル基を表す場合、この置換フェニル基(I1)は、4-メトキシフェニル基、2,5-ジメトキシフェニル基、Bび3,4-ジメトキシフェニル基であることが好ましい。

従って、本発明の一般式 (I) の1-アセトキシ-3-(置換フェニル) プロペン化合物は、1-アセトキシ-2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル) プロペン、1-アセトキシ-

2-メチル-3-(3, 4-エチレンジオキシフェニル) プロペン、1-アセトキシ-2-メチル-3-(4-メトキシフェニル) プロペン、1-アセトキシ-2-メチル-3-(2, 5-ジメトキシフェニル) プロペン、1-アセトキシ-2-メチル-3-(3, 4

-ジメトキシフェニル)プロペンであることが好ましい。·

実施例

本発明を、下記実施例によりさらに説明するが、本発明の範囲は これらの実施例により制限されるものではない。

尚、1-アセトキシー2-メチルー3-(置換フェニル)プロペンの収率は、3、3-ジアセトキシー2-メチルプロペン基準で算出した。

実施例1

アルゴンガス雰囲気中において、20℃下で、20m1のフラスコに、1, 2-メチレンジオキシベンゼン(6.83g、56.0mmol)と、含量: 91.8質量%の3, 3-ジアセトキシー2-メチルプロペン(1.05g、5.6mmol)との混合溶液を入れ、これに、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体(74mg、0.52mmol)を混合した。混合物を温度23℃において 1 時間攪拌した得られた反応液に酢酸エチル(50ml)混合し、反応液中に形成される有機層を分離接取して水(50ml)で三回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥して、溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル/1-0~キサン= 1/13(1-0~1-1)により 1-1~1-1)で 1-1~1-1)で 1-1~1-1)で 1-1)で 1-1)により 1-1)で 1-1)に 1-2)に 1-3)に 1-3)に 1-4)に 1-4)に 1-4)に 1-4)に 1-4)に 1-4)に 1-4)に 1-5)に 1-

1-アセトキシ-2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシ

フェニル) プロペンの物性値を下記に示す。

 1 H-NMR (300MHz, CDCl₃) δ =1.56 (3H, d, J=1.5Hz), 2.15 (3H, s), 3.18 (2H, s), 5.92 (2H, s), 6.63 (1H, dd, J=7.8Hz, J=1.5Hz), 6.67 (1H, d, J=1.5Hz), 6.72 (1H, d, J=7.8Hz), 7.02 (1H, q, J=1.5Hz).

 $^{13}\text{C-NMR}$ (75.5MHz, CDCl₃) δ =13.43, 20.78, 40.05, 100.86, 1 08.10, 109.10, 121.31, 121.70, 131.24, 132.79, 146.08, 147.6 9, 168.26.

元素分析:

	C (%)	H (%)
C ₁₃ H ₁₄ O ₄ としての予想値	66.66	6.02
測定値	66.71	6.16

実施例2

アルゴンガス雰囲気中において、20℃下で、20m1のフラスコ中に、1, 2-メチレンジオキシベンゼン(6. 83g、55. 97mmol)と、含量:88. 0質量%の3, 3-ジアセトキシー2-メチルプロペン(0. 96g、4. 88mmol)との混合溶液を入れ、これに、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体(77mg、0. 54mmol)を混合した。この混合液を温度23℃で1時間攪拌した得られた反応液に、アセトニトリル(100mL)を混合し、この混合物を高速液体クロマトグラフィーに供し、絶対検量線法にて反応液の分析を行った。その結果、1-アセトキシー2-メチルー3-(3, 4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収率は97. 1%であった。また、反応液には5. 86g の未反応1, 2-メチレンジオキシベンゼンが含まれていた。

実施例3~6

実施例 $3\sim6$ の各々において、実施例 2 と同様にして、反応及び分析を行った。但し使用する1 , 2 - メチレンジオキシベンゼン、

3,3-ジアセトキシー2-メチルプロペン、及び三フッ化ホウ素 エーテル錯体の量、反応温度及び反応時間を表1に記載されている ように変更した。結果を表1に示す。

表 1

	化合物 1 (mmol) ^{(*)1}	化合物 2 (mmol) ^{(*)2}	BF ₃ ·Et ₂ 0 (mmol) ^{(*)4}	反応 温度 (℃)	反応 時間 (h)	化合物 3 収率 (%) ^{(*)3}
実施例3	27. 99	5. 55	0.54	0	2	84. 6
実施例4	27.94	5: 55	0.56	23	1	89. 3
実施例 5	27. 94	5. 55	0. 27	23	3	86. 8
実施例 6	55. 95	5. 61	5. 58	23	0.5	93.8

[注](*)₁ 化合物 1:1,2-メチレンジオキシベンゼン

- (*)。化合物2:3,3-ジアセトキシ-2-メチルプロペン
- (*)。化合物3:1-アセトキシー2-メチルー3-(3, 4 -メチレンジオキシフェニル)プロペン
- (*)₄ BF₃・Et₂O・三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体

比較例1

アルゴンガス雰囲気中において、25m103ツロフラスコに、四塩化チタン(1.28g、6.7mmol)を入れ、これに三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体(0.017g、0.12mmol)を混合した。この混合物中に、内温 $8\sim12$ で、1 、2- メチレンジオキシベンゼン(3.27g、26.8mmol)を60分かけて滴下し混合し、さらに、含量:100 量%の3 、3-ジアセトキシー2- メチルプロペン(1.05g 、6.1mmol)と1 、2- メチレンジオキシベンゼン(0.75g 、6.1mmol)と1 、2- メチレンジオキシベンゼン(0.75g 、1.05g 、1.05g の混合物を、1.05g 、1.05g 、1.

ン (10m1) を混合し、さらに30分間攪拌した。得られた混合液から不容物をろ別し、ろ液にジクロロメタンを混合して抽出処理を施し、得られた有機層を分離して水洗し飽和食塩水洗により洗浄し、無水硫酸ナトリウム上において乾燥した。得られた液状体にろ過、濃縮を施し、粗生成物3.16gを得た。これを高速液体クロマトグラフィーに供して、絶対検量線法による分析を行った。その結果によると、1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収率は43.1%であり、また、反応液には1.40gの未反応1,2-メチレンジオキシベンゼンが含まれていた。

比較例2

実施例7

アルゴンガス雰囲気中において、20℃で、20m1のフラスコに、 1 , 2-メチレンジオキシベンゼン $(6.83\,\mathrm{g}$ 、 $56.0\,\mathrm{mno1})$ と塩化亜鉛 $(152\,\mathrm{mg}$ 、 $1.12\,\mathrm{mno1})$ との混合溶液を入れ、これに含量:100質量%の 3 ,3-ジアセトキシー 2-メチルプロペン $(0.96\,\mathrm{g}$ 、 $5.60\,\mathrm{mno1})$ を混合した。この混合液を内温 23℃で 3 時間攪拌した後、得られた反応液にアセトニトリル $(85\,\mathrm{ml})$ を混合し、この混合液を高速液



体クロマトグラフィーに供した、絶対検量線法にて反応液の分析を行った。その結果、1-アセトキシー2-メチルー3-(3, 4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収率は88.3%であった。また、反応液には6.06gの未反応1, 2-メチレンジオキシベンゼンが含まれていた。

実施例8

アルゴンガス雰囲気中において、20℃で、25m1のフラスコに、1 、2 ーメチレンジオキシベンゼン(2.44g、20.0mmol)と銅トリフラート(72mg、0.20mmol)の混合溶液を入れ、これに含量:100質量%の3、3 ージアセトキシー2 ーメチルプロペン(0.38g、2.0mmol)を混合した。この混合液を内温22℃で6 時間攪拌した後、得られた反応液にエタノール(10ml)を混合し、これを高速液体クロマトグラフィーに供した、絶対検量線法にて反応液の分析を行った。その結果によれば、1 ーアセトキシー2 ーメチレンジオキシフェニル)プロペンの収率は84.0%であった。また、反応液には2.17g の未反応1 、2 ーメチレンジオキシベンゼンが含まれていた。

実施例 9~11

実施例 $9\sim11$ の各々において、実施例 7 と同様の反応を行った。 但し、使用する 1 、 2- メチレンジオキシベンゼン、 3 、 3- ジアセトキシー 2- メチルプロペン及び塩化亜鉛の量、反応時間を表 2 に配載のように変更した。結果を表 2 に示す。



	化合物 1 (mmol) ^{(*)1}	化合物 2 (mmo1) ^{(*)2}	塩化亜鉛 (mmol)	反応 温度 (℃)	反応 時間 (h)	化合物 3 収率 (%)(*)3
実施例 9	55.97	5. 95	0.54	23	6	82. 1
実施例10	55. 88	5. 58	2.81	23	1	90.0
実施例11	27.96	5. 62	1. 16	23	2	81.9

[注](*), 化合物1:1, 2-メチレンジオキシベンゼン

(*)。化合物2:3,3-ジアセトキシ-2-メチルプロペン

(*)。化合物3:1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4 -メチレンジオキシフェニル)プロペン

実施例12

アルゴンガス雰囲気中、200ml容積の4ツロフラスコに、含量:8 9.6質量%の3、3ージアセトキシー2ーメチルプロペン(19.22g、100mmo1)及びアニソール(108.14g、1.0mo1)を入れた。これに内温24℃で三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体(1.42g,10mmol)を2分かけて混合し、この混合液を内温24~25℃で1時間攪拌し反応させた。反応終了後、得られた反応液を20m1の水で2回水洗し、更に20m1の飽和食塩水で洗浄した。分液により得られた有機層を減圧蒸留(20mmHg、55~57℃)し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=10/1)にて精製し、無色液体として目的の1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(4ーメトキシフェニル)プロペンを得た。その収率は93.4%であり、その収量は20.58gであった。

実施例13

アルゴンガス雰囲気中、25ml容積の3ツロフラスコに、含量:89

.6質量%の3,3-ジアセトキシ-2-メチルプロペン(1.92g、10mmol)と、ハイドロキノンジメチルエーテル(13.82g、100mmol)とを入れた。これに、内温54℃で三フッ化ホウ素エーテル錯体(0.14g、1 mmol)を1分かけて混合し、内温53~54℃で1時間攪拌して反応させた。反応終了後、反応液に酢酸エチル150mlを加え、20mlの飽和食塩水により2回洗浄した。この反応液を分液後、得られた有機層を減圧蒸留(20mmHg、55~57℃)し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶出溶媒:ヘキサン/酢酸エチル=10/1)にて精製し、無色固体として目的の1-アセトキシ-2-メチルー3-(2,5-ジメトキシフェニル)プロペン(収率77.4%、収量1.94g)を得た。

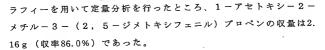
1-アセトキシー2-メチルー3-(2,5-ジメトキシフェニル)プロペンの物性値を下記に示す。

¹H NMR (300MHz, CDCl₃) δ:1.63 (3H, d, J=1.5Hz), 2.13 (3H, s), 3.26 (2H, s), 3.75 (3H, s), 3.77 (3H, s), 6.70~6.74 (2H, m), 6.78 (1H, d, J=9.6Hz), 6.99 (1H, q, J=1.5Hz).

 13 C NMR(75.5MHz, CDCl₃) δ :13.75, 20.76, 33.73, 55.66, 56.06, 111.57, 120.58, 128.67, 131.58, 151.98, 153.55, 168.17. HRMS(EI)(M+) $C_{14}H_{18}O_4$ としての計算値:250.1205、測定値:250.1198

実施例14

アルゴンガス雰囲気中、25m1容積の3ツロフラスコに、含量89.6 質量%の3, 3ージアセトキシー2ーメチルプロペン(1.92g、10mmol)と、ハイドロキノンジメチルエーテル(13.82g、100mmol)とを入れた。これに、内温54℃で三フッ化ホウ素エーテル錯体(0.14g、1mmol)を1分かけて混合し、内温53~54℃で1時間攪拌して反応させた。反応終了後、反応液について、高速液体クロマトグ



<u>実施例15</u>

アルゴンガス雰囲気中、100m1容積の4ツロフラスコに、1, 2ージメトキシベンゼン(69.2g、500mmol)、含量:89.6質量%の 3, 3ージアセトキシー2ーメチルプロペン(9.61g、50mmol)を 入れ、これに内温 $24\sim25$ ℃にて塩化亜鉛(1.36g、10mmol)を混合した。この混合液を内温 $25\sim26$ ℃で1.5時間攪拌し反応させた後、飽和食塩水50mlで反応液を3回洗浄した。有機層を分離して減圧蒸留($8\sim10mmHg$ 、 $80\sim84$ ℃)に供し、蒸留残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(溶出溶媒: \sim キサン/酢酸エチル=10/1)にて精製し、無色液体として目的の1-アセトキシー2-メチルー3-(3, 4-ジメトキシフェニル)プロペン(収率95.1%、収量11.9g)を得た。

実施例16

アルゴンガス雰囲気中、25m1容積の3ツロフラスコに、1,2ージメトキシベンゼン(13.82g、100mmo1)、含量:92.0質量%の3,3ージアセトキシー2ーメチルプロペン(1.87g、10mmo1)を入れ、これに内温18~19℃にて三フッ化ホウ素エーテル錯体(0.142g、1 mmo1)を加えた。得られた混合液を内温22~23℃で2時間攪拌し、反応が終了した後、反応液を高速液体クロマトグラフィーを用いて定量分析を行った結果、目的の1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(3,4ージメトキシフェニル)プロペンの収率は94.4%(収量2.36g)であった。

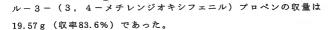
比較例3

アルゴンガス雰囲気中、25m1容積の3ツロフラスコに、四塩化チ

また、この反応液は褐色であり、高速液体クロマトグラフィーに よる分析により多数の副生成物が確認された。

<u>実施例17</u>

アルゴンガス雰囲気中、100m1の3ッロフラスコに、イッテルビウムトリフラート(イッテルビウムトリフルオロメタンスルホネート)(1.86g, 3mmol)を入れ、これに、1, 2-メチレンジオキシベンゼン(<math>61.38g, 502.6mmol)を混合した。この混合液に内温 $38\sim40^{\circ}$ で、含量:89.2質量%の3, 3-ジアセトキシー<math>2-メチルプロベン(19.30g, 100.0mmol)を30分かけて混合し、この混合液を、内温 $40\sim41^{\circ}$ で 3時間攪拌した。得られた反応混合液を16mlの水で 3回水洗を行い、それぞれの洗浄後の水層を濃縮乾固してイッテルビウムトリフラートを回収した。水洗後の有機層を高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2-メチ



実施例18

アルゴンガス雰囲気中、25m1の3ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3、3ージアセトキシー2ーメチルプロペン (3.44g,17.8mmol) および1、2ーメチレンジオキシベンゼン (12.2g,100.0mmol) を入れた。これに、内温39℃で三塩化イッテルビウム・6水和物 (0.23g,0.6mmol) を加え、得られた反応混合液を内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し、高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2ーメチルー3ー(3、4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は3.89g (収率93.1%) であった。

実施例19

アルゴンガス雰囲気中、25m103ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3, 3-ジアセトキシー2-メチルプロペン(3.86g, 20.0mmol)および1, 2-メチレンジオキシベンゼン(12.212g, 100.0mmol)を入れ、これに内温38℃でイッテルビウムトリフラート(実施例170の回収品:0.37g, 0.6mmol)を混合し、得られた反応混合液を内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2-メチルー3-(3, 4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は3.64g(収率77.7%)であった。

実施例20

アルゴンガス雰囲気中、25m103ツロフラスコに、含量: 89.2質量%の3, 3-ジアセトキシ-2-メチルプロペン (3.86g, 20.0mmol) および1, <math>2-メチレンジオキシベンゼン (12.21g, 100.0mmol)を入れ、これに、内温38℃で錫トリフラート (0.25g, 0.6mmol)

mo1) を混合し、得られた反応混合液を内温 $39\sim40$ で 3 時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1 ーアセトキシー 2 ーメチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は4.10 g(収率87.6%)であった。

実施例21

アルゴンガス雰囲気中、25mlの 3 ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3,3 - ジアセトキシー2 - メチルプロペン (3.86 g,20.0 mmol) および1,2 - メチレンジオキシベンゼン (12.21 g,100.0 mmol) を入れ、これに内温38℃で四塩化錫 (0.16 g,0.6 mmol) を混合し、得られた反応混合液を、内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーにより定量したところ、1 - アセトキシー2 - メチルー3 - (3,4 - メチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は4.15 g (収率88.5%)であった。

実施例22

アルゴンガス雰囲気中、25mlの 3 ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3,3 ージアセトキシー2 ーメチルプロペン (3.86g,20.0 mmol) および1,2 ーメチレンジオキシベンゼン (12.21g,100.0 mmol) を入れ、これに内温38℃でセリウムトリフラート (0.36g,0.6mmol) を混合した。得られた反応混合液を、内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1 ーアセトキシー2 ーメチルー3 ー (3,4 ーメチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は3.64g (収率77.7%)であった。

実施例23

アルゴンガス雰囲気中、25mlの3ツロフラスコに、含量:89.2質

量%の3,3ージアセトキシー2ーメチルプロペン (3.86 g,20.0 mmol) および1,2ーメチレンジオキシベンゼン (12.21 g,100.0 mmol) を入れ、これに内温38℃でジスプロシウムトリフラート (0.37 g,0.6 mmol) を加えた。得られた反応混合液を内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し、高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は3.26 g (収率69.6%)であった。

実施例24

アルゴンガス雰囲気中、25m103ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3, 3 - ジアセトキシー2 - メチルプロペン(3.86 g, 20.0 mmol)および1, 2 - メチレンジオキシベンゼン(12.21 g, 100.0 mmol)を入れ、これに、内温38℃でホルミウムトリフラート(0.37 g, 0.6mmol)を混合した。得られた反応混合液を内温39~40℃で 3 時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1 - アセトキシー2 - メチルー3 - (3, 4 - メチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は3.56 g (収率76.1%) であった。

実施例25

アルゴンガス雰囲気中、25mlの3ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3,3ージアセトキシー2ーメチルプロペン (3.86g,20.0 mmol) および1,2ーメチレンジオキシベンゼン (12.21g,100.0 mmol) を入れ、これに内温38℃でルテチウムトリフラート (0.37g,0.6mmol) を混合した。得られた反応混合液を内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は

3.91g (収率83.5%) であった。

実施例26

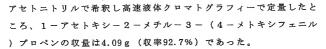
アルゴンガス雰囲気中、25mlの 3 ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3,3 ージアセトキシー2 ーメチルプロペン (3.86 g,20.0 mmo1) および1,2 ーメチレンジオキシベンゼン (12.21 g,100.0 mmo1) を入れ、これに、内温38℃でツリウムトリフラート (0.370 g,0.6mmo1) を混合した。得られた反応混合液を内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2-メチルー3 ー (3,4 ーメチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は3.89 g (収率82.9%)であった。

実施例27

アルゴンガス雰囲気中、25m1の3ツロフラスコに、含量:89.2質量%の3,3ージアセトキシー2ーメチルプロペン (3.86g,20.0 mmol) および1,2ーメチレンジオキシベンゼン (12.21g,100.0 mmol) を入れ、これに内温38℃でエルビウムトリフラート (0.37g,0.6mmol) を混合した。得られた反応混合液を内温39~40℃で3時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロペンの収量は3.77g(収率80.5%)であった。

実施例28

アルゴンガス雰囲気中、25m103 ツロフラスコに、含量: 89.2 質量% 03, 3 ージアセトキシー 2 ーメチルプロペン (3.86g, 20.0mol) およびアニソール (10.82g, 100.0mol) を入れ、これに内温 38 $\mathbb C$ で銅トリフラート (0.22g, 0.6mol) を混合した。得られた反応混合液を内温 $39\sim40$ $\mathbb C$ 0.5mol



実施例29

アルゴンガス雰囲気中、25m103ッロフラスコに、含量:89.2質量%の3, 3-ジアセトキシー2-メチルプロペン $(3.86\,\mathrm{g}$, $20.0\,\mathrm{mmol})$ およびアニソール $(11.0\,\mathrm{g}$, $101.8\,\mathrm{mmol})$ を入れ、これに、内温38℃でイッテルビウムトリフラート $(0.37\,\mathrm{g}$, $0.6\,\mathrm{mmol})$ を混合した。得られた反応混合液を内温 $39\sim40$ ℃で 3 時間攪拌した。得られた反応液をアセトニトリルで希釈し高速液体クロマトグラフィーで定量したところ、1-アセトキシー2-メチルー3-(4-メトキシフェニル)プロペンの収量は $4.15\,\mathrm{g}$ (収率94.2%) であった

実施例30

アルゴン雰囲気下、24℃下で、25m1の3つ口フラスコに1,2ーエチレンジオキシベンゼン(含量:97質量%,7.04g,51.7mmol)と3,3ージアセトキシー2ーメチルプロペン(含量:89.2質量%,0.97g,5.0mmol)の混合溶液に三フッ化ホウ素エーテル錯体(71mg,0.5mmol)を加えた。内温24℃で2時間攪拌した後、反応液に酢酸エチル(50mL)を加え、得られた有機層を水(50mL)で2回洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥して、溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル/n・ヘキサン=1/5(v/v)により1ーアセトキシー2ーメチルー3ー(3,4ーエチレンジオキシフェニル)プロペン0.97gを油状物として得た。単離収率は78.2%であった。

1-アセトキシー2-メチルー3- (3, 4-エチレンジオキシフェニル) プロペンの物性値を下記に示す。

 1 H-NMR (300MHz, CDCl₃) δ :1.59 (3H, d, J=1.5Hz), 2.14 (3H, s), 3.15 (2H, s), 4.23 (4H, s), 6.64 (1H, dd, J=8.1Hz, J=2.0Hz), 6.69 (1H, d, J=2.0Hz), 6.77 (1H, d, J=8.1Hz), 7.02 (1H, q, J=1.5Hz).

HRMS(EI) (M+) C₁₄ H₁₆ O₄としての計算値: 248.1049、測定値: 248.1051

産業上の利用可能性

本発明方法は、香料、医薬品、農薬品、その他の有機合成薬品の中間体として有用な1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物を、容易にかつ高収率をもって製造することを可能にするものである。従って、本発明の1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法は産業上の高い利用可能性を有する。また本発明方法により得られる1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物は新規化合物を包含している。



請求の範囲

1. 下記一般式(I):

$$A = \begin{pmatrix} R^{1} & \zeta^{R^{2}} \\ C & C \\ H & || \\ H & C - O - C - C & H_{3} \\ || & O \end{pmatrix}$$

(但し、上記式(I)において、 R^1 及び R^2 は、それぞれ互に独立に、水素原子及び $1\sim10$ 個の炭素原子を有するアルキル基からなる群から選ばれた1員を表し、但し、 R^1 基と R^2 基とは、互に結合して、プロペン基の2位及び3位の炭素原子とともに環状基を形成していてもよく、Aは、下記式(II)及び(III);

$$(CH_2)_k$$
 O (III)

により表される 1 群の置換フェニル基から選ばれた 1 員を表し、 R 3 及び R 4 は、それぞれ互に独立に、 $1\sim 4$ 個の炭素原子を有するアルキル基を表し、mは 0 又は $1\sim 4$ の整数を表し、nは $1\sim 5$ の整数を表し、kは 1 又は 2 の整数を表す)

により表される1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化

合物を製造するために、

下記一般式 (IV) 及び (V):

及び

$$\begin{array}{c}
O \\
O \\
O
\end{array}$$
(V)

【但し、上記式(Ⅳ)及び(V)において、R³及びR⁴、並びにn 、m及びkは前記のとおり】

により表される1群のベンゼン化合物から選ばれた1員と、下記一般式(WI):

[但し、上記式 (VI) において、R¹及びR²前記のとおり] により表されるアルケニリデンジアセテート化合物とを、(a) ハロゲン化ホウ素化合物、(b) 元素周期表における11族元素のトリフラート化合物、(c) 元素周期表の12族元素のハロゲン化合物、 並びに (d) 錫、及び原子番号58及び66~71のランタノイド元素のトリフラート化合物及びハロゲン化合物からなる群から選ばれた少なくとも1種の化合物を含む触媒の存在下において、反応させることを特徴とする1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。

2. 前記一般式 (N) により表されるベンゼン化合物が、アニソール、ベラトロール、ハイドロキノンジメチルエーテル、及びピロガロールトリメチルエーテル、及びヒドロキシハイドロキノントリメチルエーテルから選ばれる、請求の範囲第1項に記載の1ーアセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。

3. 前記一般式 (V) により表されるベンゼン化合物が、1, 2 -メチレンジオキシベンゼン及び1, 2 -エチレンジオキシベンゼンから選ばれる、請求の範囲第1 項に記載の1 -アセトキシ-3 - (置換フェニル) プロペン化合物の製造方法。

4. 前記一般式 (VI) により表されるアルケニリデンジアセテートが、3,3-ジアセトキシー2-メチルプロペン、3,3-ジアセトキシプロペン、3,3-ジアセトキシー1-メチルプロペン、3,3-ジアセトキシー2-エチルプロペン、3,3-ジアセトキシー1-エチルプロペン及び3,3-ジアセトキシー1-エチルー2-メチルプロペンからなる群から選ばれる、請求の範囲第1項に記載の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。

5. 前記反応において、前記ベンゼン化合物と、前記アルケニリデンジアセテート化合物とが、モル比:1~50:1で使用される、請求の範囲第1項に記載の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。

6. 前記触媒の使用量が、前記アルケニリデンジアセテート化合

物1モルに対し、0.005~1モルである、請求の範囲第1項に記載の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。

- 7. 前記触媒として用いられるハロゲン化ホウ素化合物 (a) が、フッ化ホウ素、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体、三フッ化ホウ素テトラヒドロフラン錯体、三フッ化ホウ素酢酸錯塩、三フッ化ホウ素ニ水和物、及び三フッ化ホウ素 n ーブチルエーテル錯体からなる群から選ばれる、請求の範囲第1項に記載の1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。
- 8. 前記触媒として用いられる11族元素のトリフラート化合物(b)が、銅トリフラート及び銀トリフラートから選ばれる、請求の範囲第1項に記載の1-アセトキシ-3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。
- 9. 前記触媒として用いられる12族元素のハロゲン化合物 (c) が、フッ化亜鉛、塩化亜鉛、臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛、フッ化カドミウム、塩化カドミウム、臭化カドミウム、ヨウ化カドミウム、フッ化水素、塩化水銀、臭化水銀及びヨウ化水銀から選ばれる、請求の範囲第1項に記載の1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。
- 10. 前記触媒として使用される錫及び原子番号58及び66~71のランタノイド元素のトリフラート及びハロゲン化合物(d)が、錫、セリウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、及びルテチウムのトリフラート、フッ化物、塩化物、臭化物及びヨウ化物から選ばれる、請求の範囲第5項に記載の1ーアセトキシー3ー(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法
 - 11. 前記反応が、前記一般式 (IV) 、 (V) 及び (VI) の化合物

、前記触媒及び反応生成化合物に不反応性のガスからなる雰囲気中で行われる、請求の範囲第1項に記載の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。

12. 前記式(I)の化合物が

下記一般式 (VII):

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} & C^{R^{2}} \\
B - C - C & C \\
H & || \\
H & C - O - C - C + H_{3} \\
0 & O
\end{array}$$
(WI)

(但し、上記式(YII) において、R¹及びR²は、前記の通りであり、Bは、下記式(YII) 及び(IX);

$$(CH_2)_k$$
 O (X)

により表される 1 群の置換フェニル基から選ばれた 1 員を表し、式 (WI) 及び (IX) 中、 R R 4 及び k は前記のとおりである) により表される化合物から選ばれる、請求項 1 に記載の 1 $^{-}$ アセトキシー 3 $^{-}$ (置換フェニル) プロペン化合物の製造方法。

13. 前記一般式 (I) の化合物が、下記式 (X) 及び (XI) 式:

WO 2004/054997 PCT/JP2003/016277

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & R^2 \\
 & C & C \\$$

及び

$$H_{2}C-O$$
 $H_{2}C-O$
 $H_{3}C-O$
 $H_{4}C-O$
 $H_{5}C$
 $H_$

により表される1ーアセトキシー3ー(3,4-C1~C2アルキレンジオキシフェニル)プロペンから選ばれる、請求の範囲第1項の1-アセトキシー3-(置換フェニル)プロペン化合物の製造方法。

14. 前記式 (X) 又は (X) において、 R^1 が水素原子を表し、 R^2 がメチル基を表す、請求の範囲第12項に記載の1-アセトキシ-3-(置橡フェニル)プロペン化合物の製造方法。

15. 前記一般式(I) の化合物が、1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4-メチレンジオキシフェニル) プロペン、1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4-エチレンジオキシフェニル) プロペン、1-アセトキシー2-メチルー3-(4-メトキシフェニル) プロペン、1-アセトキシー2-メチルー3-(2,5-ジメトキシフェニル) プロペン、及び1-アセトキシー2-メチルー3-(3,4-ジメトキシフェニル) プロペンから選ばれる、請求の範囲第1項に記載の1-アセトキシー3-(置換フェニル) プロペン化合物の製造方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

			PUJE	03/16277
	SIFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ C07D317/54, C07C67/293, 69	9/157		
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification as	nd IPC	
B. FIELD	S SEARCHED			
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed C1 C07D317/54, C07C67/293, 69	by classification symb 9/157	ols)	
	ion searched other than minimum documentation to the			
CAPL	lata base consulted during the international search (nam .US (STN) , CAOLD (STN) , REGISTRY (e of data base and, wh	ere practicable, sea EIN (STN)	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap			Relevant to claim No.
A	US 3023247 A (SOCIETE DES US RHONE-POULENC), 27 February, 1962 (27.02.62), & GB 850360 A & FR & DE 1145161 A1		ES	1-15
A	SCRIABINE I., 'No.185Nouvee preparation des aldehydes dil Bull.Soc.Chim.France, 1961, p	nydrocinnamic	ques',	1-15
Α .	JP 55-141437 A (Toray Indust 05 November, 1980 (05.11.80), (Family: none)			1-15
A	DAVIS, J.L. et al., 'Organic Wood IV', Mokuzai Gakkaishi, pages 478 to 486			1-15
			•	
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent fan	nily annex.	
"A" docum conside "E" earlier date "L" docum cited to special "O" docum means "P" docum than th	I categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not cred to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is catabilish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other cent published prior to the international filing date but later epinoity date claimed actual completion of the international search (arcch, 2004 (10.03.04)	"X" document of par considered nove store the document of par considered nove store the document of par considered to in combined with combination be document memb	not in conflict with the infinciple or theory und ticular relevance; the i or cannot be conside coument is taken alona ticular relevance; the volve an inventive ste one or more other such ing obvious to a person per of the same patent	claimed invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be to when the document is documents, such skilled in the art family
	nailing address of the ISA/	Authorized officer		
Facsimile N		Telephone No.		

	promption of the same of			
	国際調査報告	国際出願番号	PCT PO3	/16277
	属する分野の分類(国際 内計 分類(IPC))		•	
Int. C	1' C07D317/54, C07C67/	293, 69/15	7	
B. 調査を 脚本を行った	行った分野 最小限資料(国際特許分類 (IPC))			
	.' C07D317/54, C07C67/	293, 69/15	7	
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
国際調査で使	用した電子データベース (データベースの名称	、調査に使用した用語		
	S (STN), CAOLD (STN), REG			IN (PTN)
	•		, DETESTE	IN (SIN)
C. 関連する引用文献の	ると認められる文献			
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する。	ときは、その関連する	簡所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Α	US 3023247 A (SOCIETE DES USINES (1962. 02. 27 & GB 850360 A & FR 12	CHIMIOURS RHONE-	-DOLL EVIC)	1-15
Α	SCRIABINE I., 'No. 185 Nouveau pr aldehydes dihydrocinnamiques', Bu 1961, p.1194-1198	cocede de prepar ill. Soc. Chim.	ration des France,	1-15
A	JP 55-141437 A(東レ株式会社) 1980). 11. 05(ファミリ	ノーなし)	1-15
× C欄の続き	にも文献が列挙されている。	□ パテントファ	アミリーに関する別	红土动和
* 引用特に 引用 特に 引用 特に の際 に と 国 以 優 先権 主 日 ま 立 田 野 田 に 立 立 頭 に て こ で に に に に に に に に に に に に に に に に に に	カテゴリー のある文献ではなく、一般的技術水準を示す (日前の出願または特許であるが、国際出顧日 表されたもの 張に疑惑を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 由を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献 日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	・の日の後に公 「T」国際出版日文 出題原と矛盾す の理解のため 「X」特に関連のあ の新規性又は 「Y」特に関連のあ 上の文献を よって進歩性」	表で発生された文献などのでは、 は優先日後になくの、 なるものではるもっいとす。 でも引用がななっいとす。 でもずがなかっとって、でもの を変異なる、 がないます。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	された文献であって 終明の原理又は理論 該文献のみで発明 られるもの ・おれるもの ・観文献と他の1以 ・関である組合せに
	10.03.2004	国際調査報告の発送	06.4.	2004
日本国	名称及びあて先 特許庁 (ISA/JP) 便番号100-8915	特許庁審査官(権限 <i>0</i> 松本		4H 9546
東京都	手供田区(B) 2 BB	電話番号 09-95	E 0 1 1 1 0 1	*** • • • •

電話番号 03-3581-1101 内線 3443

国際調査報告

国際出願番号 PCT P03/16277

C (続き). 関連すると認められる 引用文献のカテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 関連する 請求の範囲の番 A DAVIS, J.L. et al., 'Organic Acid Pulping of Wood IV', Mokuzai Gakkaishi, 1987, Vol. 33, No. 6, p. 478-486 1 - 1 5
カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番 A DAVIS, J. L. et al., 'Organic Acid Pulping of Wood IV', 1-15
A DAVIS, J.L. et al., Organic Acid Pulping of Wood IV, 1-15
Mokuzai Gakkaishi, 1987, Vol. 33, No. 6, p. 478-486
*
*